# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

57-030782

(43) Date of publication of application: 19.02.1982

(51)Int.Cl.

C09K 11/475 // H01J 29/20

(21)Application number : 55-104987

(71)Applicant : HITACHI LTD

(22) Date of filing:

01.08.1980

(72)Inventor: SUZUKI TERUKI

**TANIMIZU SHINGO** NAKANO MASAKI

MANABE TOSHIKATSU

### (54) FLUORESCENT MATERIAL AND ITS PREPARATION

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To prepare a fluorescent material represented by a specific formula, having high luminance, and keeping the luminance after the heat-treatment in air, by heating a mixture of an oxide of Y, La, etc., an oxide of Zn, Ca, etc., oxide of Tb, SiO2, an oxide of Ce, Tl, etc.

CONSTITUTION: An oxide of Y, La, etc., an oxide of Zn, Ca, etc., Tb oxide, SiO2 an oxide of Ce, Tl, etc., and if necessary a flux (e.g. alkali halide) are mixed together, moistened with water, alcohol, etc., and calcined at pref. 1,000W 1,500°C (pref. dividing into two or mire steps, and in a neutral or weakly reducible atmosphere) to obtain the fluorescent material of formula [M is Y, Gd or La; M' is Zn, Mg, Ca, etc.; M" is Ce, Tl, etc.;  $0.005 \le x \le 0.4$ ;  $0.005 \le y \le 0.4$ ;  $0.4 \le (a+b+x+y)/c \le x \le 0.4$ 1.1;  $0.01 \le b/c \le 0.35$ ;  $1 \le c \le 6.06$ ].

# -bM'O-csio, :xTb o, ;xMfO đ Z a

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

#### (9) 日本国特許庁 (JP)

00特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭57—30782

DInt. Cl.3 C 09 K 11/467 11/475

// H 01 J 29/20

識別記号

庁内整理番号 6785-4H 6785-4H 7136-5 C

砂公開 昭和57年(1982) 2月19日

発明の数 2 審査請求 有

(全 7 頁)

#### 図けい光体及びその製造方法

20特 昭55-104987

220出 願 昭55(1980)8月1日

明 @発 者 鈴木輝喜

> 国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

谷水伸吾 @発 明

> 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

⑩発 明 者 中野正喜

国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

明 者 真辺俊勝 の発 しゅうしゅう

> 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

願 人 株式会社日立製作所 0出

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

個代 理 人 弁理士 薄田利幸

発明の名称 けい光体及びその製造方法 将許請求の顧問

#### 1. 一般式

aMa O. . bM' O. cSiO. : xTb. O. . yM. O. (ただし、Mは、Y, Gd及びLaからなる群 から選ばれた少なくとも一種の元素、M'は、 Zn, Mg, Ca, Sr及びBaからたる鮮か ら選ばれた少なくとも一種の元素、M"は、 In, Bi, Ce及びTんからなる群から選ば れた少なくとも一種の元素を表わし、×は、 0.0'0 5 ≤ × ≤ 0.4 なる範囲の値、 y は、 0.005≤y≤0.4なる範囲の値、a, b及び ct,  $0.4 \le (a+b+x+y)/c \le 1.1$ , 0.01 ≤ b / c ≤ 0.35 及び1 ≤ c ≤ 6.06 な る関係を満足する範囲の値である)で表わされ ることを特徴とするけい光体。

- 2. 一般式におけるMがYである特許請求の範囲 第1項記載のけい光体。
- 3. 一般式におけるM'がCaである特許請求の

範囲第1項又は第2項記載のけい光体。

- 4. 一般式におけるM"がCeである符許請求の 延囲第1項から第3項までのいずれかに配載の けい光体。
- 5. 一般式におけるM"がTしてある特許請求の 範囲第1項から第3項までのいずれかに記載の けい光体。
- 6. 一般式における(a+b+x+y)/cの関 係がほぼ1である特許請求の必囲第1項から第 5項までのいずれかに配載のけい光体。
- 7. Ma Oa (ただしMは、Y, G d 及び L a から なるほから選ばれた少なくとも一種の元素を表 わす)又は焼成によりMe Oe となりうるMで表 わされる元素の化合物、M'O(ただしM'は、 2n、Mg, Ca、Sr及びBaからなる群か ら選ばれた少なくとも一種の元素を表わす)又 は焼成によりM′ OとなりうるM′ で表わされ る元素の化合物、Tb酸化物又は加熱により Tba Oa となりうるTb化合物、MaOa (ただ しM"は、In. Bi, Ce及びTとからなる

(1)

特開昭57-30782(2)

群から選ばれた少なくとも一種の元潔を表わす) 又は完成により $M'_{i}$ O<sub>a</sub> となりうるM'' で扱わされる元素の化合物及び $SiO_{i}$  よりなる混合原料を加熱することを特徴とする一般式 $aM_{i}$ O<sub>a</sub>; bM'O· $cSiO_{i}$ : $xTb_{i}$ O<sub>a</sub>, $yM''_{i}$ O<sub>a</sub> (ただしM,M',M'' 紅前述の意味を有し、xは、 $0.005 \le x \le 0.4$  なる範囲の値、yは、 $0.005 \le y \le 0.4$  なる範囲の値、a,b 及びc は、 $0.4 \le (a+b+x+y)/c \le 1.1$ 、 $0.01 \le b/c \le 0.35$  及び $1 \le c \le 6.06$  なる場係を満足する延囲の値である)で表わされるけい光本の製造方法。

- 8. 焼成によりM'OとなりうるM'で表わされる元素の化合物がM'SiFeである特許謂求の範囲第7項記載のけい光体の製造方法。
- 9. 退台原料の加熱が1000~1500 ℃の範囲の 温度で行なわれる特許請求の範囲第7項又は第 8項記載のけい光体の製造方法。
- 10. 混合原料の加熱が2回以上に分けて行なわれ、 少なくとも2回以後の加熱は、中性又は弱遠元

(3)

- 15. 混合原料をさらにハロゲン化アルカリ、炭酸アルカリ及びハロゲン化アンモニウムからなる 時から選ばれた少なくとも一種のフラックスと 共に加熱することを特徴とする特許請求の範囲 第7項から第14項のいずれかに記載のけい光 体の製冶方法。
- 16. Mで扱わされる元米がYである特許請求の必 囲第7項から第15項までのいずれかに配載の けい光体の製造方法。
- 17. M' で表わされる元素がCaである特許様求 の範囲単7項から第16項までのいずれかに記載のけい光体の製造方法。
- 18. M で表わされる元素が C e である特許請求 の範囲第7項から第17項までのいずれかに記 載のけい光体の製造方法。
- 19. M"で表わされる元素がTとである特許請求の心囲第7項から第1 項までのいずれかに配数のけい光体の製造方法。

#### 発明の詳細な説明

本発明は、けい光体及びその製造方法に関する。

性ふんい気中で行なわれる特許相求の範囲第7 項から第9項までのいずれかに配載のけい光体 の製造方法。

- 11. Mで扱わされる元素として少なくともLaを 含むものであり、混合原料の加熱が2回以上に 分けて行なわれ、少なくとも2回以降の加熱は 中性ふんい気中で行なわれる特許請求の範囲第 7項から第9項までのいずれかに記載のけい光 体の製造方法。
- 13. 加熱によつて得たけい光体を、さらに酸性水 裕液によつて後処理することを特敵とする特許 研求の範囲第7項から第12項までのいずれか に配載のけい光体の製造方法。
- 14. 酸性水溶液が 0.1 N~1.2 Nの範囲の酸性である特許請求の範囲第13項記載のけい光体の製造方法。

(4)

より詳しくは、Tb\*・による緑色発光を呈するけい酸塩けい光体及びその製造方法に関する。

使来緑色に発光するけい酸塩けい光体としては、 Zn<sub>x</sub> Si Q<sub>4</sub>; Mn, Y<sub>2</sub> Si Q<sub>5</sub>; Tb (特公昭 4 8 - 37670), Y<sub>2</sub> Si Q<sub>6</sub>; Ce, Tb (特開昭 5 3 - 127384), Ba<sub>6</sub> MgSi<sub>2</sub> Q<sub>6</sub>; Tb (特公昭 5 2 - 32874) などが知られている。これらのけい酸塩けい尤体は通常フラックスを添加して合成され、 Li<sub>2</sub> CO<sub>6</sub>, Li Ce, NH<sub>4</sub> Ce, KF, Zn F<sub>2</sub>, Ba F<sub>2</sub> 等のフラックスは発成物の後処理工程で除去される

しかしながらこれらのけい光体は、輝度が十分 満足すべきものでないかも、あるいは高峰度であ つてもけい光ランプなどに用いる際空気中の熱処 理に対して輝度維持率が低いなどの問題があつた。

本発明は、高輝度かつ空気中の熱処理に対して 輝度維持率の良好な新規けい光体及びその製造方 法を提供することを目的とする。

本発明のけい光体は、一般式 aM<sub>2</sub> O<sub>3</sub> ・bM' O・cSiO<sub>2</sub> : xTb<sub>2</sub> O<sub>3</sub> , yM'<sub>2</sub> O<sub>3</sub>

(5)

特開昭57-30782(3)

(ただし、Mは、Y, Gd及びLaからなる群から過ばれた少なくとも一種の元素、M'は、Zn, Mg, Ca, Sr及びBaからなる群から選ばれた少なくとも一種の元素、M"は、In, Bi, Ce及びTとからなる群から選ばれた少なくとも一種の元素、xは、0.005≤×≤0.4なる範囲の値、yは0.005≤y≤0.4なる範囲の値、a, b及びcは、0.4≤(a+b+x+y)/c≤1.1,001≤b/c≤0.35,1≤c≤6.06なる関係を満足する範囲の値である)で扱わされることを特徴とする。

本発明のけい光体は、上記一般式においてM'で表わされる二価金属をけい光体母体に含有したことによつて著しく輝度が向上したものである。とくにb/cの値が0.01≤b/c≤0.35の領域で明るい緑色発光が得られる。Tbは、付活剤として作用し、×が0.005未満では付活剤としての効果が少なく、また0.4を越えると発光輝度が低下する。また、Ce, Biなどの元素は、Tb\*\*の増感剤として作用し、またTb\*+→Tb\*\*

(7)

て用いることにより、焼成時の反応性を促進し、 均質なけい光体が得られる。 b / c が大きい組成 領域では上記けいふつ化物と二価金属炭酸塩とを 併用する方法が効果的である。

フラックスとしてとの種のけい光体の合成の際 従来用いていたKFなどを用いることもできる。 これらのフラックスとしてハロゲン化アルカリ, 炭酸アルカリ,ハロゲン化アンモニウムなどがある。

原料の調整は、水及び/又はアルコールで湿潤 状態としてから完成することが好ましい。

焼成は、大気中、中性ガス中又は弱速元性ふんい気中で行なわれる。一般は焼成は2回以上に分けて行なうのが好ましい。一回目の焼成は、原料が戦化物でないときは、酸素を含むふんい気で行なうことが必要であるが、そうでなければ中性又は弱速元性ふんい気中で行なうことが好ましい。ただし原料のどく一部のみが以化物でないもののときは、他の原料徴化物の酸素をもつて足りるのでとくに複素を含むふんい気中で行なう必要はな

への反応を防止し、さらにけい光体母体の着色を 防止する。 Y の値が 0.0.0 5 未満では増感効果が 少なく、 0.4 を越えると増感効果は減少する。

また(a+b+x+y)/ cがほぼ1のものが 坪皮が大となる。

またLaは、Mで扱わされる元点の50%以下であるととが好ましい。Laの量が多い場合、例えばMで表わされる元衆がLaのみであるけい光体は輝度がやや低い。

本発明のけい光体は、Y, Gd及び/又はLaのは化物若しくは発成により酸或化物となり得る化合物、M, で表わされる元素の酸化物又は焼成により酸或化物となり得る化合物、Tb, O, などのTb酸化物又は加熱によりTb, O, となり得る化合物、SiO, 及びM"で表わされる元素の酸化物又は硫成により酸配化物となり得る化合物並びに変すればフラックスを加えて混合し、1000~1500℃の過度で焼成して製造し得る。

本発明のけい光体の製造方法において、M'で 表わされる元素を、けいふつ化物の形で原料とし

(8)

い場合もある。二回目以降の斑成は、中性又は弱 還元性ふんい気中で行なりことが好ましい。

しかしながらMで表わされる元素がLaであるとき又はその一部がLaであるとき中性ふんい気で加熱することが好ましい。Laを含む場合は弱速元性ふんい気で加熱すると、中性ふんい気で加熱した場合にくらべて輝度が低下する。

またM″で扱わされる元素としてTL, Bi, 1 n などを用いるときも中性ふんい気中で加熱した方が好ましい。一方、Ceを用いるときは弱速元性ふんい気中で加熱する方が好ましい。

現成物は、通常は水洗、乾燥の後処理を行なり。 この原酸、好ましくは約0.1 N~1.2 Nの酸、で 処理してから水洗、乾燥すると、酸処理を行なわ ないものに比較して発光輝度が増加する。

本発明のけい光体のX 線回折の結果ではC a / S i 原子比によつて結晶構造が変化し、 例えば C a / S i = 0.0 6 では  $Y_{1}$  S i  $O_{1}$  構造をとり、 C a / S i = 0.3 3 では C a  $Y_{2}$  (S i  $O_{3}$ )  $O_{2}$  で示されるアパタイト構造をとる。 第1 図はこれら

(9)

の結晶構造を有する母体にTbを導入した場合の Tb³\* 発光励起スペクトルを示したもので、図の 上段はCa/Si=0.06、ナなわちYi.eo Ca.oo Ce.o.Tbo.sz SiOs なるけい光体、下段は、Ca /Si=0.33、ナなわちYe.4 Ca. Tb.e (SiO<sub>4</sub>)。U<sub>2</sub> なるけい光体に対応する。 以下寒焔例により本発明を説明する。 実施例1~5

表1 記載の原料を、水60 単に対して配合原料 1508の割合で水に混合し、乾辣後、表1記載 の焼成条件で一次発成する。焼成物を粗砕し硫化 かけ、さらに二次焼成を行ない、ついて弱酸で後 処理する。すなわち、けい光体100g当り 0.58Nの希塩酸200mlの割合で両者を混合し、 約10分間かく拌する。約30分間静止し、上産 液をデガンテーションによつて炊き、十分過洗し、 乾珠する。なお衷中のHa/Naは、Na ガス中2% のH。ガスを混合したものである。

得られたけい光体は、詳細な分析の結果、配合 した二価金属は、その種類によらず100%当該 (11)

は1.2 Nとした場合のそれは、それぞれ95%. 94%であつた。一方、後処理を行なわず焼成し たままのもの、水洗後乾燥したものの輝度維持率 は、それぞれ82%、88%であつた。なかいず れの場合も熱処理前の輝度は、ほとんど同じであ つた。とのように弱酸による後処理の効果は極め て優れている。

特開昭57- 30782 (4) けい光体に導入されているもの、つまり、表1配 収の元素、数値をとつたものである。なお番号の ローマ数定は比較例の番号である。すなわち、け い光体は、比較例Iは、Yaea Ceana Thoas SiOa、 実施例1は、Yi.sz Zno.se Ces.oz Tho.sz SiOs、実 施州2は、Y<sub>1.02</sub>Mg<sub>0.04</sub>Ce<sub>0.02</sub>Tb<sub>0.02</sub>SiO<sub>5</sub>、実施 例3は、Y<sub>1.02</sub> Ca<sub>0.04</sub> Ce<sub>0.02</sub> Tb<sub>0.32</sub> SiO<sub>6</sub>、実施例 4は、Y<sub>1.01</sub>Sr<sub>0.04</sub>Ce<sub>0.01</sub>Tb<sub>0.31</sub>SiO<sub>6</sub>、実施例5 は、Yi. ez B 2o. es C eo. oz T bo sz S i Os なる構造とな る。254 n m の水銀蒸気共鳴線効起による輝度 を比較的 I を 1 0 0 として 接 1 に示す。 表から明 らかなように二価金銭の導入により輝度が向上し

本弟明のけい光体の発光スペクトルは、M'元 柔を含まないもののそれとほとんど向じである。 **弟2図に実施州1のけい光体の発光スペクトルを** 示す。

奥施例1で得たけい光体を620℃で10分間 空気中熱処理したところ、輝度維持率は、95% であつた。また後処理の希塩酸機度を 0.12 N又

(12)

		É	区			_		1 1	ļ., i	<b>8</b> 8	₹ 4%	#
	梅	Y2 U3 (₹ル)	CeO	T b, O,	s i O.		M. W - F.	フラックス		હ 1		ઇ 1
	I	0.83	0.02	0.08	101			KF 0.32	1340C	24, He /N.	13900	2h,H, /N,
嵌	1	0.81	0.02	800	1.01	ZnSiF.	0.04	ſ	13400 13500 13500 13500 13500 13500	22, H. / N.   25, H. / N.	13900 14000 14000 14000 14000 14000	2h.H. M. 2n, H./ N. 2h, H./ N. 2h, M. M. H./ N. 2h, H./ N.
1	2	0.81	0.02	800	1.01	Mg Si F.	0.04	1	13500	2b, H, /N,	20011	24, H. / N.
	3	0.81	0.02	0.08	1.01	CaS i F.	0 0 4	ł	13500	2h, H. /N.	20071	2t, H. /N.
	4	0.81	0.02	0.08	1.01	8 r 8 i 🗜	000	-	3 2 2 0 2	24, H, /N.	20071	24. H. /N.
	5	0.81	0.02	800	1.01	BaSiF.	₱ 0 °0	ſ	13500	2b, H, /N,	20071	2. H. /2.

(13)

(14)

1			I					
¥	. <b>e</b> 8	o O	0.81	0.0	1.01	0.16	0.01	121
Y	S r	. <b>.</b> .	0.81	0.0 4	101	0.16	0.01	121
, X	C a	Ce	0.81	0.04	1.01	0.16	0.01	115
Ā	Mg	Ce	0.81	0.04	L: 0 1	0.16	a 0 1	115
Y	Z n	C.e	0.81	0.04	1.01	0.16	0.01	113
λ.	1	၁	0.83	I	1.01	0.16	0.0 1	100
W	M,	"W	a	٩	Ų	<b>H</b>	, y	a 本 な 有 関
	1		. ;	*		枨	$\neg$	異
	1	M $Y$	M X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	M. Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	M Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	M Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	M         Y	M'         Y         X         Y         X

(15)

体の相対輝度は、比較例IIを100として実施例9は134、契施例10は133であつた。このようにM'で表わされる元素をけい光体母体に含むことによつて相対輝度が向上する。またM"としてTとを用いると、常に純白色の母体色のけい光体が得られる。

	表	<b>2</b>	
	番号	I	9
	Y: O: (EN.)	0.79	0.77
原	T4 0	0.01	0.01
	Tb, O	0.10	0.10
料	Si Oz.	1.01	1. 0 1
**	M'SiF.		CasiF.
	M O'I		0. 0 4
	フラックス	Li <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> 0. 1 0	
焼成	<b>–</b> х	1100C 2h, air	1250C 2h, Na
条 件	= x	1100°C 2h, air	1150C 2h, N <sub>2</sub>

(17)

実施例6,7,8-

実施例1,2,3と同様の原料を、メタノール60世に対して配合原料150gの割合でそれぞれメタノールに配合し、 気染後、 実施例1~3と同様に処理し、それぞれ実施例6は同1と、実施例7は同2と、実施例8は同3と同じけい光体を得た。 実施例6,7,8はけい光体の相対輝度は、比較例1を100としてそれぞれ124,122及び120であり、いずれも対応する実施例1~3のてれに比較し、4~9%の輝度向上が得られた。

#### **実施例9,10**

比較例I、及び実施例 9 として表 2 記載の原料を用い、実施例 1 と同様に処理し、表 2 記載の元素、数値をとつたけい光体、すなわち、比較例 I は、Y<sub>1.54</sub> T L<sub>0.04</sub> T b<sub>0.60</sub> S i O<sub>6</sub> 、実施例 9 は、Y<sub>1.54</sub> T L<sub>0.04</sub> C b<sub>0.60</sub> S i O<sub>6</sub> なるけい光体を得た。実施例 9 は原料の S i O<sub>6</sub> としてコロイダルシリカを用いたが、共価例 1 0 は沈降性シリカを用いて同様のけい光体を製造した。これらのけい光

(16

	番 号	п	. 9
-	M	Y	Y
- <u> </u>	м′	· _	C a.
	м"	TL	TL
<sub>862</sub> [	· a	0.79	0.77
	b	_	0.04
	¢	1.01	1.01
式	x	0.20	0. 2 0
	у	0. 0 1	0. 0 1
相	対輝度	100	134

实施例11,12

実施例3の原料の CeO<sub>1</sub> に代えて In<sub>2</sub> O<sub>3</sub> 0.01 モル (実施例11) 又は Bi<sub>2</sub> O<sub>3</sub> 0.01 モル (実施例12) を用い、また焼成条件は、共に一次 N<sub>2</sub> ガス中1350℃、3時間、二次 N<sub>2</sub> ガス中1350℃、3時間の条件としたほか実施例3と同様に処理し、Y<sub>1.02</sub> Ca<sub>0.04</sub> In<sub>0.02</sub> Tb<sub>0.32</sub> SiO<sub>6</sub> (実施例11)、Y<sub>1.02</sub> Ca<sub>0.04</sub> Bi<sub>0.02</sub> Tb<sub>0.32</sub> SiO<sub>6</sub> (実施例12) なるけい光体を得た。これらのけい光体の相対輝度は比較例1を100として107

(実施例11)、111(実施例13)であつた。 実施例13,14,15,16,17

表3記載の原料をそれぞれ用い、焼成条件のほかは実施例1と同様に処理し、表3記載の元素、数値の一般式で表わされるけい光体、すなわち、 表4記載の構造のものを得た。実施例13のけい 光体の発光スペクトルを第3図に示す。なお、比 較例皿は、SiO<sub>6</sub> 系以外のものと比較するための もので、実施例15,16の相対輝度は比較例皿 を100としている。一方、実施例13,14, 17の相対輝度は、比較例Iを100としている。 なお、実施例14においてLaとYの比率を変

なお、実施例14においてLaとYの比率を変化させ、(Yo.ooLao.oo)及び(Yo.ooLao.oo)としたけい光体を得たが、これらの相対輝度も実施例14と同じであつた。

00 CaSil CaSiF. 联 0 Basi 1.0 宀 Caco ් ರ CeO ð L a Gd. T b S × 凾 4

(19)

	#	中	1.3	1.4	1.5	1 6	1.7		
1	·	,	11500	13500	11500	20.511	12500	11500	
<b>8 9</b>	1	8	2 b, N.	2 h. N.	3 h. N.	3 h, N,	3 b. N.	3 h, N	
<b>€</b>	<u>'</u>	1	12500	13500	12500	12005	1250C	12000	
#	1	<b>5</b>	2 h. Z	2 b. A.	3h, H. N.	3h, Hz/N,	3 h, Na	3b, H_/N	
			D Q	Y, La	λ	Y	Y	Y	
		, W	BB	Ва	C a	Ca	Ca		
1		, W	.7.L	7.L	<b>9</b> O	T 6	T.4	C e	
		-	0.81	0.81	0.81	332	0.67	0.83	
쑞	ŀ	۵	0 O 4	0.0 4	0.04	2	0.0	ò	
		J	1.01	1.01	202	6.06	1.0.1	202	
샋		×	0.16	0.1.6	0.16	0.64	0.3	0.16	
		y	0.0 1	0.01	0.0 1	0.04	0.01	a 0 1	
架	<b>雅</b> 农	搬	108	118	102	7.1	108	100	

(21)

- 表

(20)

構 ., e	造 o.o.Tbo.a.SiOs
. e 2 B a o. o 4 T 4	. o : T bo. a : S i O
,, La <sub>0.1</sub> ) <sub>1.62</sub> B	a0.04 T Lo.02 T b0.32 S i Os
e C a₀. o₄ C e₀.	oz T b <sub>o. sz</sub> S i <sub>z</sub> O <sub>v</sub>
Ca TL. 0.00	Tb <sub>1.28</sub> (SiO <sub>4</sub> ) O <sub>2</sub>
C ao .o . T Lo .	0 2 T bo. eo S i Os
Ce0.02 T bo.	. Si. O,
֡	2 C a <sub>0.04</sub> C e <sub>0.0</sub> 4 C a <sub>2</sub> T L <sub>0.04</sub>

#### 夹施例18

契施例3と同様の原料に、さらにフラックズとして0.08モルのKFを加え、一次焼成条件を1200℃、3時間、N.ガス中、二次焼成条件を1250℃、3時間、H. /N. ガス中で行なつたほか、 表施例3と同様に処理し、同じけい光体を得た。このけい光体の相対輝度は、122で

また CaSiFaを加えることなく一次焼成は KF のみをフラックスとして加えて焼成し、二次焼成に CaSiFaを加え、他は同じ条件で同じけい光体を製造するとその相対輝度は、120であつた。

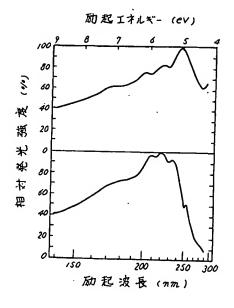
(22)

持開昭57- 30782(7)

才 1 図

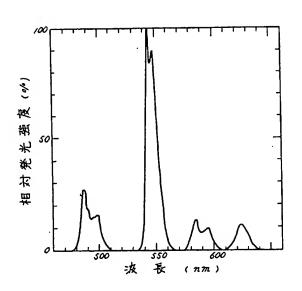
#### 図面の簡単な説明

第1図は、本発明のけい光体の発光励起スペクトルを示す図、第2図及び第3図は、それぞれ本発明のけい光体の発光スペクトルを示す図である。 代理人 弁理士 簿田利幸



(23)

才 2 図



才3 图

